

A1_2 - Dati di Percorso

Andamento carriera -
Composizione degli iscritti

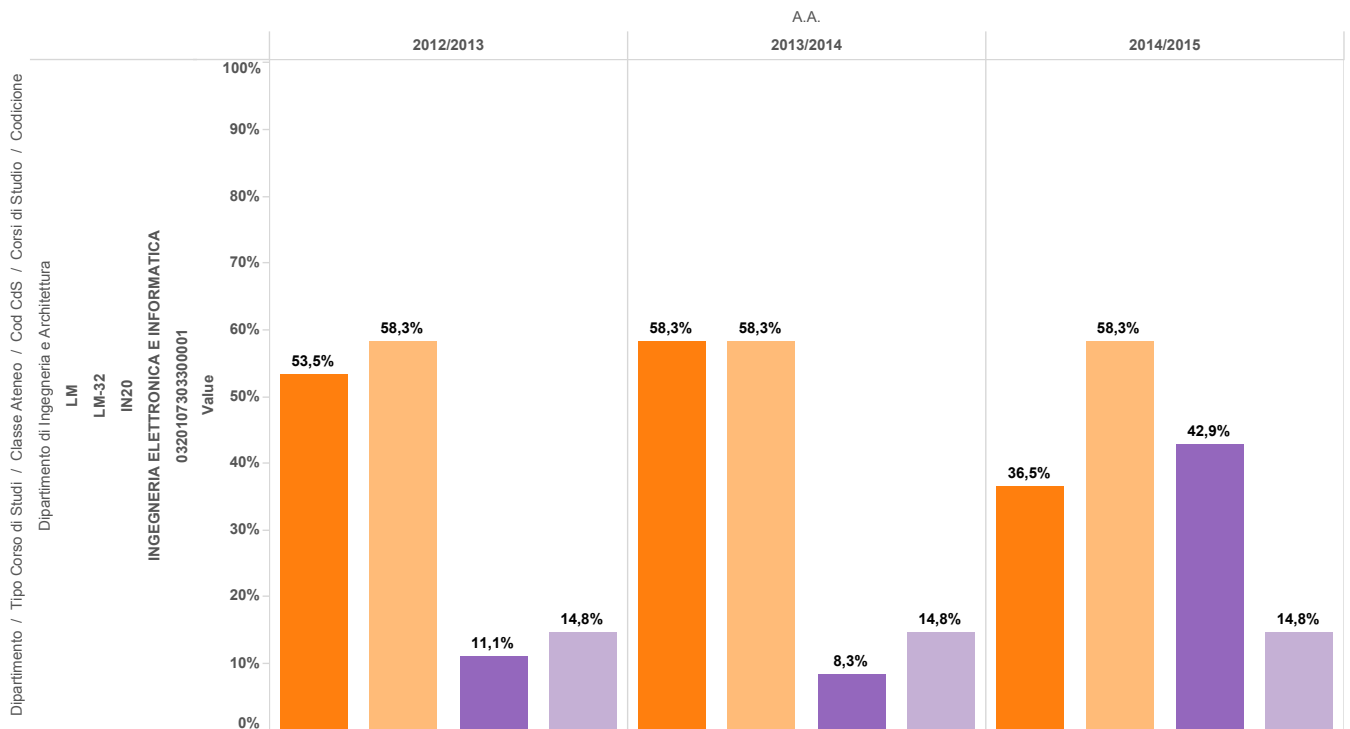
Andamento carriera -
Acquisizione CFU al I anno
(confronto con dati nazionali)

Andamento carriera - Tasso
di abbandono 1°-2° anno
(confronto con dati nazionali)

A1_2_2 CFU I anno tab

Tipo Corso di Stu.. Dipartimento di Ingegneria e Architettura, LM LM-32 IN20 INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA 032010730330000..	A.A.		
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
% CFU sostenuti nel 1° anno di corso da Stud in corso (fonte DWH ESSE3)	53,5%	58,3%	36,5%
% CFU sostenuti nel 1° anno di corso (media nazionale classe - coorte 2013/14 - fonte ANVUR)	58,3%	58,3%	58,3%
% studenti inattivi al 1° anno (0 CFU sostenuti - fonte DWH ESSE3)	11,1%	8,3%	42,9%
% studenti inattivi al 1° anno (media nazionale classe - coorte 2013/14 - fonte ANVUR)	14,8%	14,8%	14,8%
Media Voto Esami Sostenuti al 1° anno nell'a.a. da Stud in corso (fonte DWH ESSE3)	25,33	26,33	16,57

A1_2_2 CFU I anno graf



A1_2 - Dati di Percorso

Andamento carriera -
Composizione degli iscritti

Andamento carriera -
Acquisizione CFU al I anno
(confronto con dati nazionali)

Andamento carriera - Tasso
di abbandono 1°-2° anno
(confronto con dati nazionali)

A1_2_1_1 Abbandoni 1°-2° anno tab

Dipartimento / Tipo Corso di S.	Coorte Immatricolazione					
	2012/2013		2013/2014		2014/2015	
	Tasso di abbandono 1°-2° anno (UniTS)	Tasso di abbandono 1°-2° anno (classe dato Nazionale)	Tasso di abbandono 1°-2° anno (UniTS)	Tasso di abbandono 1°-2° anno (classe dato Nazionale)	Tasso di abbandono 1°-2° anno (UniTS)	Tasso di abbandono 1°-2° anno (classe dato Nazionale)
Dipartimento di Ingegneria e Architettura	0,0%	3,3%	8,3%	3,4%	57,1%	3,3%
LM						
LM-32						
IN20						
INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA						
0320107303300001						

A1_2_1_1 Abbandoni 1°-2° anno graf

